# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-55808

(P2000-55808A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

					1 2 / 1	20 L1 (2000. 2. 20)
(51) Int.Cl. <sup>7</sup> G 0 1 N		識別記号	FΙ			デーマコート*(参考)
G01J G01N	3/02		G01N G01J G01N	3/02	Z Z	2 G 0 5 8
	35/08				E D	

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)

(21)出願番号	AT EXECUTE A CARROLL				
(21) 四原性で	特願平10-218844	(71)出願人	000001993		
(22)出顧日	Wirthous or a management		株式会社島津製作所		
(SE) HINK H	平成10年8月3日(1998.8.3)		京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地		
		(72)発明者	豊後 一		
			京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地		
			株式会社島津製作所三条工場内		
		(74)代理人	100085464		
			弁理士 野口 繁雄		
		ī			

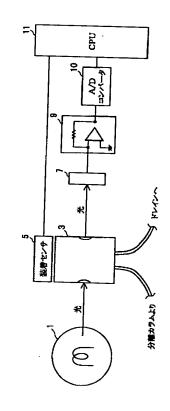
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 分光光度計

# (57)【要約】

【課題】 セルに応じた検出感度を自動で調節する。

【解決手段】 セル3をセル装着位置に装着し、ゲイン設定を開始すると、装着センサ5によりセルの種類が識別され、その情報がCPU11に送られる。セル3が装着されていない場合は警告が表示され、セルを設置後、再度ゲイン設定をやり直す。識別したセルが、高ゲインを必要とするセルの場合は、CPU11によりゲインアンプ9のゲイン抵抗をアナログスイッチなどを使って変更して高ゲイン設定にする。低ゲインのセルの場合は、CPU11によりゲインアンプ9のゲイン抵抗を低ゲイン設定にする。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ピームをセル中の試料に照射する光学 系と、セルからの光を検出する検出手段と、検出手段に よる検出信号を増幅する増幅回路と、増幅された検出信 号に基づく情報により試料成分を検出する演算部とを備 えた分光光度計において、

前記増幅回路を増幅度が変更可能な増幅回路とし、 セルの装着位置にセルの有無及びセルの種類を識別する

装着センサ部と、

前記装着センサ部からのセル情報に基づいて、前記増幅 回路の増幅度を変更する増幅度制御部と、を備えたこと を特徴とする分光光度計。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、セル内の試料に光 を照射して試料成分を検出する分光光度計に関するもの である。分光光度計は単独でも、又は液体クロマトグラ フなどの検出部としても用いられる。

#### [0002]

【従来の技術】分光光度計を適用した液体クロマトグラ フの検出器では、カラムで分離されたサンプルが溶媒と ともにセルを通過する際に、そのセルに光を当ててその 光の吸光度や屈折率などを測定することにより、サンプ ル成分の濃度を定量化する。セルには、内径の細いミク ロセル、高い圧力に耐えられる高耐圧セル、イナートセ ル、光路長の短い分取用セルなど複数種が存在し、測定 の際には目的や分析条件に合わせてセルを選択し交換し て使用している。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】例えばミクロセルを紫 外線検出器で使用する場合、ミクロセルは他の通常セル に比べて内径が細いため、通過する光量が少なくなり、 検出信号が小さくなる。したがって、小さなピークのま まがまんして使用するか、ゲインアンプ(増幅回路)の ゲイン抵抗を交換して検出信号を適当な強度に増幅して 使用していた。このように、種類の異なるセルを設置し た際に分析を感度よく行なうためには煩雑な作業が必要 な場合があった。そこで本発明は、セルに応じてゲイン アンプのゲイン抵抗を自動調節できるようにし、分析に 応じた検出感度を自動で設定できる分光光度計を提供す ることを目的とするものである。

# [0004]

【課題を解決するための手段】本発明による分光光度計 は、光ピームをセル中の試料に照射する光学系と、セル からの光を検出する検出手段と、検出手段による検出信 号を増幅する増幅回路と、増幅された検出信号に基づく 情報により試料成分を検出する演算部とを備えた分光光 度計において、増幅回路を増幅度が変更可能な増幅回路 とし、セルの装着位置にセルの有無及びセルの種類を識 別する装着センサ部と、装着センサ部からのセル情報に

基づいて、増幅回路の増幅度を変更する増幅度制御部 と、を備えたものである。

【0005】 増幅度制御部は装着センサ部からのセル情 報を読み取り、それに応じて増幅回路の増幅度を自動で 調節するので、セルすなわち分析に応じた検出感度で分 析を行なうことが可能となる。

#### [0006]

【実施例】図1は、一実施例を表す概略構成図である。 光源ランプ1からの光は光学系(図示略)を介して光ビ 一ムとしてセル3に送られる。セル3はフローセルであ り、セル内の流路の入口は液体クロマトグラフの分離カ ラムに、出口はドレインに接続されている。

【0007】セル3からの透過光はフォトセンサ7によ り検出される。フォトセンサ7からの検出信号は、その 検出信号を増幅するゲインアンプ9を介し、さらにデジ タル信号に変換するA/Dコンバータ10を介して、濃 度を算出するCPU11に送られる。図ではゲインアン プ9のゲイン抵抗は1つしか示されていないが、アナロ グスイッチなどにより切替え可能な抵抗値の異なる複数 のゲイン抵抗が互いに並列に接続されている。セル3の 装着位置には、セルの装着有無及びセルの種類を識別す る装着センサ5が備えられている。装着センサ5のセル 情報はCPU11に送られる。CPU11はセル情報に 応じてゲインアンプ9のゲイン抵抗を変更する。この実 施例では、CPU11が本発明の増幅度制御部も兼ねて いる。

【0008】図2は、この実施例における増幅度の変更 を表すフローチャートである。図1及び図2を用いて動 作を説明する。セル3をセル装着位置に装着し、ゲイン 設定を開始すると、装着センサ5によりセルの種類が識 別され、その情報がCPU11に送られる。セル3が装 着されていない場合は警告が表示され、セルを設置後、 再度ゲイン設定をやり直す。

【0009】識別したセルが、ミクロセルなど高ゲイン を必要とするセルの場合は、CPU11によりゲインア ンプ9のゲイン抵抗をアナログスイッチなどを使って変 更して高ゲイン設定にする。分取用セルなど低ゲインの セルの場合は、CPU11によりゲインアンプ9のゲイ ン抵抗を低ゲイン設定にする。ゲイン設定終了後、他の 分析条件が整っていれば分析を開始する。

【0010】図3は、装着センサの一例を表す概略構成 図であり、(A)は分光光度計全体の上面図、(B)は 装着センサの斜視図、(C)は装着センサに接する側か ら見たセルを表す斜視図である。図3を用いてセルの識 別方法について説明する。分光光度計17内に光学系1 9、装着センサ5、フォトダイオードを備えた基板21 が備えられている。装着センサ5にセル3が設置されて いる。基板21にはCPUにより切替え可能な複数のゲ イン抵抗を備えた増幅回路も備えられている。装着セン サ5には3つの押しボタン式スイッチ13が備えられて

おり、通常はOFFの状態になっており、ボタンを押す とONの状態になる。それぞれのスイッチ13はCPU に接続されている。

【0011】セル3の装着センサ5に接する面には、スイッチ13に対応した位置にくぼみ15が形成される。セル3を装着した際、くぼみ15が形成されていると、くぼみ15に対応する位置のスイッチ13はOFFのままである。くぼみ15を形成する個数と位置をセルの種類別にそれぞれ変えることにより、3つのスイッチ13がすべてOFFの場合はセルが装着されていないとすると、7通りのセルの種類が識別可能となる。識別したセルの種類によりゲイン抵抗を変更して増幅度を変更することにより、セルに応じた検出感度で分析を行なうことができる。

【0012】この実施例では装着センサの識別手段としてメカスイッチを用いているが、本発明はこれに限定定れるものではなく、反射型/透過型フォトインタラプタやホール素子など、他の識別手段を使用して装着センサを構成してもよい。また、分取用セルや高耐圧セルを用いるとポンプ流量を大きくするなど、セルによりポンで流量などの分析パラメータも変更する場合があるのより分析パラメータの変更も行なうようにすることが好ましい。この実施例では本発明を液体クロマトグラフに適用しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、分光光度計全般に適用することができる。また、セルを識別することにより、セルの交換をログ情報として記録

することが容易になり、GLP/GMP対応に適応する ことができる。

# [0013]

【発明の効果】本発明による分光光度計は、セルの装着位置にセルの有無及びセルの種類を識別する装着センサ部と、増幅度が変更可能な増幅回路と、装着センサ部からのセル情報に基づいて、増幅回路の増幅度を変更する増幅度制御部とを備え、増幅度制御部は装着センサ部からのセル情報を読み取り、それに応じて増幅回路の増幅度を自動で調節するようにしたので、セルに応じた検出感度で分析を行なうことが容易になる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 一実施例を表す概略構成図である。

【図2】 同実施例におけるゲイン変更を表すフローチャートである。

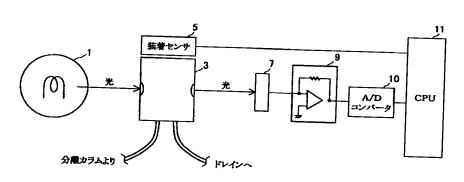
【図3】 装着センサの一例を表す概略構成図であり、

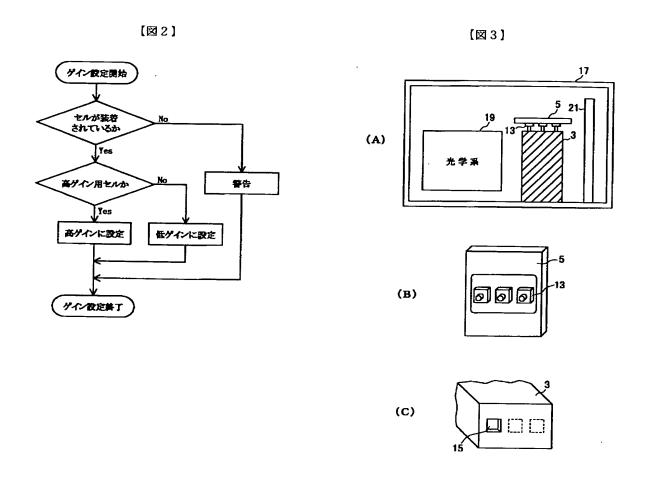
(A) は分光光度計全体の上面図、(B) は装着センサの斜視図、(C) は装着センサに接する側から見たセルを表す斜視図である。

### 【符号の説明】

- 1 ランプ
- 3 セル
- 5 装着センサ
- 7 フォトセンサ
- 9 ゲインアンプ
- 11 CPU

【図1】





フロントページの続き